

第 25 回プラズマ新領域研究会
「フレキシブルデバイスのためのプラズマプロセス」

主催：応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会

日時：平成 29 年 2 月 23 日（木） 13:00-17:00(開場 12:30)

場所：東京都千代田区神田神保町 3 丁目 2 高橋ビル会議室

tel. 03-3239-0811

概要：「フレキシブルデバイスのためのプラズマプロセス」

(電気学会 CEFM1027 調査専門委員会との共催予定)

プログラム：

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 「趣旨説明」 | 工藤一浩（千葉大） |
| 「イオン化蒸着による機能性有機膜の形成」 | 臼井博明（東京農工大） |
| 「液中プラズマを利用した導電性インクの合成」 | 佐藤進（埼玉工業大） |
| 「マイルドプラズマ反応を用いたグラフェンナノリボンの大規模集積化合成」 | 加藤俊顕（東北大） |
| 「原子層材料のプラズマによるドーピング」 | 斉木幸一朗（東大） |
| 「熱アシストプラズマ処理によるフッ素樹脂の表面改質」 | 大下貴也（積水化学） |

参加費（テキスト代・税込み）：無料

定員：50名

申込締切：平成 29 年 2 月 21 日（火）

申込方法：下記問合せ先にメール送信

セミナー内容問合せ先：北大 島田敏宏 shimadat@eng.hokudai.ac.jp